2D16

時間分解2光子光電子分光/顕微鏡によるフラーレン薄膜の電子ダイナミクス計測

(慶大 KiPAS¹,慶大理工², JST-ERATO³)○渋田 昌弘¹, 山元 一生², 山際 可奈², 太田 努², 中谷 真人 ^{2,3}, 江口 豊明 ^{2,3},中嶋 敦 ^{1,2,3}

Electron dynamics of fullerene thin films measured by time-resolved two-photon photoemission and microscopy

(¹KiPAS, ²Keio Univ., ³JST-ERATO) OMasahiro Shibuta¹, Kazuo Yamamoto¹, Kana Yamagiwa², Tsutomu Ohta², Masato Nakaya^{2,3}, Toyoaki Eguchi^{2,3}, and Atsushi Nakajima^{1,2,3}

【序】有機機能性分子薄膜を用いた太陽電池,電界効果トランジスタ等の電子デバイスは,低コスト,軽量,フレキシブルな次世代エレクトロニクスの基盤技術として幅広く研究が行われている. 有機薄膜,あるいは基板/有機薄膜界面において,エネルギー,時間,空間すべての次元で高精度な手法により電子物性を明らかにすることは,機能性の起源である電荷注入,電子移動,電荷再結合などの素過程を原理から理解し,機能を先鋭化する上で極めて重要な課題である.本研究では,代表的な有機機能性分子であるフラーレン(C₆₀)の薄膜を対象とし,電子の通り道となる非占有準位の局所分光に加えて,励起電子のダイナミクスについて,時間分解2光子光電子分光/顕微鏡(2P-PES/2P-PEEM)を駆使することによって明らかにした.

【実験】 2P-PES ならびに 2P-PEEM は同じ試料について超高真空(UHV)中で測定を切り替えて行 うことができる.光源には Ti: Sa レーザーの第3高調波(*hv* = 4.04~4.77 eV, 150 fs)を用い, ビー ムスプリッターで分割した後に光学遅延(Δ*t*)を設けて試料上に集光しつつ重ね合せた. C₆₀ はへき 開, UHV での加熱(673 K)により清浄化した HOPG に 0.07 ML/min のレートで蒸着した.測定時の 試料温度は全て室温で行った.

【結果と考察】Fig. 1 に, 1ML の C_{60} 膜について, $\Delta t \hat{e}$ 変えて測定した 2P-PES を示す. 横軸はフェルミ準位 (E_F)に対する中間状態のエネルギーである. E_F +0.7, お よび+1.8 eV の構造はそれぞれ C_{60} の最低非占有軌道 (LUMO)および LUMO+1 に帰属される. 励起光のエネ ルギー(hv = 4.23 eV)は C_{60} 薄膜の光学吸収帯($^{1}T_{1u}$)と一 致しており,高エネルギーのエキシトンを効率よく生 成する. 一方, C_{60} 固体の伝導ギャップは 2.3 eV である ことが知られており,高エネルギーのエキシトンは直 ちに自由な光キャリアを生成すると考えられる. 即ち, 観測された LUMO および LUMO+1 の光電子シグナル は,励起光により生じた光キャリア電子に由来すると 考えられる. Δt の増加に伴い, LUMO+1 は速やかに減衰 するが, LUMO はピコ秒オーダーの Δt においても観測



Fig. 1. 1 ML C₆₀/HOPG の時間分解 2P-PES (*hv* = 4.23 eV).

された. Fig. 2に, LUMOピークの光電子強度を Δt に対 してプロットした. $\Delta t = 0$ ではコヒーレントな 2PPE の 寄与(灰色線)によって強度が最大となる. 興味深いこ とに, $\Delta t = 250$ fs 付近で再び強度が立ち上がり, その後 単調に減少している. 単純な指数関数の rise time (τ)と decay time (τ_d)を想定すると, それぞれ $\tau_r = 60 \pm 9.8$ fs, $\tau_d = 760 \pm 24$ fs となった(青線). τ の存在は, 高エネル ギーエキシトンの自己解離を経て生成した光キャリア 電子が LUMO を占有していることを裏付けている. こ の光キャリア電子は C₆₀ 膜内においてホッピングレー ト k_{C60} で移動を繰り返す間に $1/\tau_d$ の時定数で基板へと 緩和する. k_{C60} を実験的に評価するために, C₆₀の膜厚



Fig. 2. LUMO 強度の時間分解トレース

を変えて τ_{d} を測定した結果, 2, 3 および 5 ML についてそれぞれ 1520, 2060,および 2510 fs となった. この傾向から, k_{C60} = 3.3 ± 1.2 ×10¹³ s⁻¹ と見積もることができた.¹

Fig. 1 のように、 2P-PES では C₆₀ 膜内で生成した光キャリア電子由来の光電子ピークが強く観 測され、その全体の強度は裸の HOPG 基板のおよそ 7 倍に達する.² 即ち、この系を 2P-PEEM で 観測すれば、光キャリア電子の空間分布とそのダイナミクスを実空間で観測することができると 考えられる. Fig. 3(b)に 0.2 ML の C₆₀を蒸着し、140°C のアニールを施した試料の 2P-PEEM 像を 示す. 比較のために、同じ視野について第 4 高調波(hv = 5.64 eV)を用いた、1 光子過程による (1P-)PEEM 像も併せて示した(Fig. 3(a)). 1P-PEEM で見られるコントラストは主に仕事関数の違 いを反映しており、暗い領域は仕事関数の高い C₆₀ のアイランドに相当する. 両者を比較すると 明らかなように、 2P-PEEM 像で明瞭なコントラスト反転が見られた. 従って 2P-PEEM では有機 薄膜内に生成された光キャリア電子のイメージングに成功したといえる. PEEM の光電子エネル ギー選別機能によりアイランド部分の局所スペクトルを測定すると、Fig. 1 で示した 1 ML の 2P-PES をほぼ再現した. さらに時間分解測定では、アイランドの明るさは Δt とともに減少し、そ の強度変化から見積もった光キャリアの寿命は 2P-PES の時に得た 1 ML での τ_d とほぼ一致し、

2P-PEEMにより 100 nm 程度の領域を選ん だ電子ダイナミクスの計測が可能であるこ とを示した.² 実際の有機機能性デバイスに おいては,数 100 nm 程度の結晶を伴って成 長する有機分子薄膜のドメイン境界やドメ インごとの配向の違いが機能性に大きく影 響する. 2P-PES ならびに 2P-PEEM を相乗 的に用いた局所電子ダイナミクス計測は、こ れらの様子を直接、画像観測できる極めて 有用な手法である.



Fig. 3. (a) 0.2 ML C₆₀/HOPG ∅ 1P-PEEM と, (b) 2P-PEEM (*hv* = 4.23 eV)

M. Shibuta, K. Yamamoto, T. Ohta, M. Nakaya, T. Eguchi, and A. Nakajima, Submitted.
M. Shibuta, K. Yamagiwa, T. Eguchi, and A. Nakajima, Submitted.

文献